



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **108154** (13) **U**

(51) МПК (2016.01)

**B23K 10/00**

**B23K 10/02** (2006.01)

**B05B 7/22** (2006.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ  
УКРАЇНИ

**(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ**

|   |   |
|---|---|
| <b>(21)</b> Номер заявки: <b>u 2015 11910</b>                                     | <b>(72)</b> Винахідник(и):<br><b>Самотугін Сергій Савелійович (UA),</b><br><b>Гагарін Володимир Олександрович (UA),</b><br><b>Мазур Владислав Олександрович (UA)</b>        |
| <b>(22)</b> Дата подання заявки: <b>02.12.2015</b>                                |   |
| <b>(24)</b> Дата, з якої є чинними права на корисну модель: <b>11.07.2016</b>     | <b>(73)</b> Власник(и):<br><b>ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ",</b><br>вул. Університетська, 7, м. Маріуполь,<br>87500 (UA) |
| <b>(46)</b> Публікація відомостей про видачу патенту: <b>11.07.2016, Бюл.№ 13</b> |   |

**(54) ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ**

**(57) Реферат:**

Плазмотрон для поверхневого зміцнення містить секціоновану міжелектродну вставку з внутрішнім каналом, катод, який закріплено у верхній секції, та сопло з конічною вхідною частиною та циліндричною вихідною. Всередині сопла є ребра для охолодження, а зовнішня поверхня сопла має конічну форму з кутом нахилу конусної частини 30-35°.

**UA 108154 U**

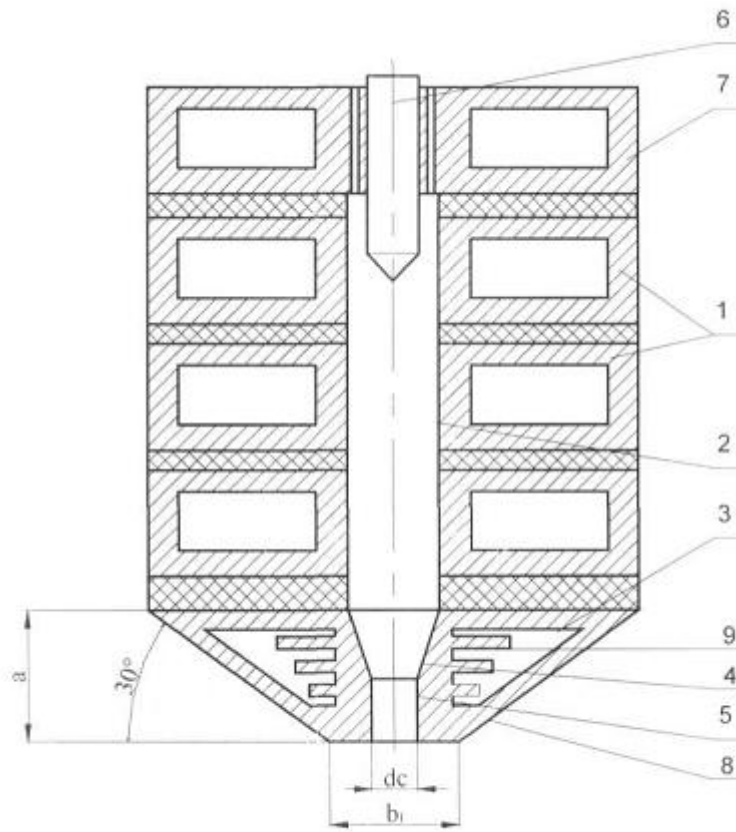


Fig. 1

Корисна модель належить до галузі термообробки виробів, принаймні до поверхневого зміцнення деталей машин, ріжучого та деформуючого інструменту.

Технологічні можливості процесу плазмового зміцнення дозволяють здійснювати обробку з оплавленням поверхневого шару матеріалу на глибину до 100 мкм (так зване мікрооплавлення), що забезпечує високий рівень експлуатаційних властивостей цього шару.

Відомі конструкції плазмотронів для поверхневого зміцнення належать до плазмотронів непрямої дії дії. Аналогом є плазмотрон IMET-103 з катодом, секціонованою міжелектродною вставкою та циліндричним отвором сопла, який дозволяє виконувати обробку без оплавлення поверхні у широкому діапазоні режимів обробки [1]. Проте стабільність роботи цього плазмотрона та ресурс його деталей низькі. До того ж недоліком даної конструкції є низька концентрація вводу тепла.

Найбільш близьким технічним рішенням, що прийнято за прототип, є плазмотрон для поверхневого зміцнення з катодом, секціонованою міжелектродною вставкою з внутрішнім каналом, сопло з конічною входною частиною та циліндричною вихідною, із зовнішньою

поверхнею сопла конічної форми, величина конусності визначається із співвідношення  $h_k$  до  $\frac{d_2 - d_1}{2}$ ,

що дорівнює 0,4...0,6 [2]. Це дозволяє зменшити нагрів плазмотрона при обробці плоских поверхонь і використовувати його в деяких випадках на деталях складної форми, проте при обробці напрямних, довжина яких може сягати значних величин, його ресурс буде меншим за рахунок недостатнього охолодження. Також такої конусності в деяких випадках недостатньо для забезпечення потрібної відстані до оброблюваної поверхні і це зменшує номенклатуру оброблюваних деталей.

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення конструкції плазмотрона для поверхневого зміцнення за рахунок введення нових елементів і зміни форми сопла, що дозволить збільшити ресурс плазмотрона та розширити номенклатуру оброблюваних деталей.

Поставлена задача вирішується тим, що плазмотрон для поверхневого зміцнення містить секціоновану міжелектродну вставку з внутрішнім каналом, катод, який закріплено у верхній секції, та сопло з конічною входною частиною та циліндричною вихідною. Всередині сопла є ребра для охолодження, а зовнішня поверхня сопла має конічну форму з кутом нахилу конусної частини 30-35°.

При куті нахилу менше 30° скорочуються можливості плазмотрона щодо обробки напрямних, а збільшення понад 35° знижує тепловідвід від сопла через складність охолодження.

Суть корисної моделі пояснює креслення.

На кресл. представлено загальну будову плазмотрона.

Корисна модель містить секціоновану міжелектродну вставку 1, складану з декількох секцій, виготовлених з міді та маючих внутрішні отвори 2, сопло 3, яке має входну конічну частину 4 з більшим діаметром, який дорівнює діаметру внутрішнього отвору, та вихідну циліндричну 5. Сопло виконує функції анода. Катод (вольфрамовий електрод) 6 запресований у верхню секцію міжелектродної вставки. Зовнішня поверхня сопла 3 має конічну форму із кутом нахилу утворюючої до деталі, що дорівнює 30°. Внутрішня будова сопла забезпечує достатній тепловідвід рідиною, що охолоджує плазмотрон за рахунок ребер 9, які розміщуються всередині сопла, що збільшує площу контакту сопла з охолоджувальною рідиною. Охолодження плазмотрона забезпечується підводом рідини до кожної міжелектродної вставки окремо (на кресл. не показано).

Нагрівання металу здійснюється шляхом передачі тепла від висококонцентрованого плазмового струменя до оброблюваної деталі (на кресл. не показана), при цьому швидкість нагрівання та охолодження достатні для утворення зміцненого шару з мікрооплавленою зоною гартування з рідкого стану та ультра дисперсною структурою.

Плазмовий струмінь утворюється між двома електродами (вольфрамовим катодом 6 та анодом - соплом 3) та виходить крізь отвір 5 сопла. Довжина плазмової дуги обмежується міжелектродною вставкою 1 та вибирається з точки зору стабільності та теплової ефективності плазмового струменя. Для формування висококонцентрованого теплового потоку плазмовий струмінь механічно обтискається за допомогою внутрішніх отворів конічної форми сопла та міжелектродної вставки.

Приклад конкретного виконання

Виконувалась плазмова поверхнева обробка напрямних станка, в яких кут між двома поверхнями становить 120°. Матеріал напрямних - СЧ-80. Режими плазмової обробки становили: струм 350 А, напруга 65 В, швидкість переміщення плазмотрона 30 м<sup>3</sup>/год., витрата

плазмоутворюючого газу (аргону) 2-3 м<sup>3</sup>/год., витрата охолоджуючої води 2 м<sup>3</sup>/год., відстань від зрізу сопла до оброблюваної деталі 5мм. Щільність теплової потужності  $q_i = (0.65-0.95) \times 10^5$  Вт/см<sup>2</sup>.

| Тип конструкції | Кут нахилу утворюючої | Внутрішні ребра | Термічний КПД | Ресурс, годин |
|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Прототип        | 25                    | Ні              | 0,523         | 180-200       |
| Корисна модель  | 30                    | Так             | 0,513         | 220-240       |

5

Результати випробувань довели, що деталі плазмотрона - корисної моделі мають достатній ресурс у порівнянні з плазмотроном-прототипом і дозволяють вести обробку заданих деталей.

Джерела інформації:

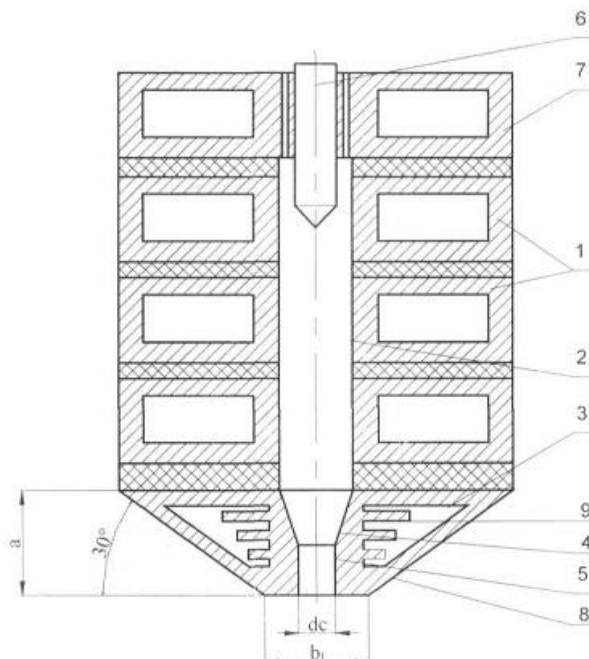
1. Кулагин И.Д., Николаев А.В. Дуговая плазменная струя как источник теплоты при обработке материалов //Сварочное производство. - 1959. - № 9. - С. 1-6.

2. Пат. 52442 Україна, МПК H05B 7/00. Плазмотрон для поверхневого зміцнення деталей та інструменту /Самотугін С.С., Гагарін В.О., Мазур В.О., Литвиненко Д.С. - № u201002550 заявл. 09.03.2010; опубл 25.08.2010, Бюл. № 16. - 4 с.

3. Самотугін С.С., Гагарін В.А. Принципы усовершенствования конструкции плазмотрона для поверхностной упрочняющей обработки направляющих станков //Вісник приазовського державного технічного університету Серія: Технічні науки. 2013. - Вип. 26. С. 168-174.

#### ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

20 Плазмотрон для поверхневого зміцнення, що містить секціоновану міжелектродну вставку з внутрішнім каналом, катод, який закріплено у верхній секції, та сопло з конічною входною частиною та циліндричною вихідною, який **відрізняється** тим, що всередині сопла є ребра для охолодження, а зовнішня поверхня сопла має конічну форму з кутом нахилу конусної частини 30-35°.



Комп'ютерна верстка Л. Бурлак

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601